

© 1992

О ПЛАЗМЕННЫХ ВОЗБУЖДЕНИЯХ В НИЗКОРАЗМЕРНЫХ СИСТЕМАХ

Е. А. Андриюшин, А. П. Силин

Получены явные выражения для закона дисперсии плазмонов для ряда моделей низкоразмерных систем.

Интерес к исследованию видов и дисперсий плазменных колебаний в электронных системах резко возрос после открытия ВТСП. Авторы ряда предложенных моделей сверхпроводимости нуждались в существовании низкоэнергетических возбуждений, обмен которыми приводил бы к спариванию носителей. В структуре ряда «новых» сверхпроводников имеются проводящие плоскости CuO_2 и цепочки CuO . Соответственно появляются ветви плазменных колебаний с дисперсией, иной по сравнению с трехмерным электронным газом [1, 2].

Корневая дисперсия плазмона в двумерной системе была впервые получена в [3]. Плазмон в одномерной системе был получен в [4], а так называемые акустические плазмоны, частота ω которых пропорциональна волновому вектору q при малых q (в системах с различной геометрией q определяется по-разному), были впервые рассмотрены в системах двух связанных заряженных слоев [5, 6].

Таким образом, в подобных системах имеются плазменные колебания с низкой (в длинноволновом пределе) частотой, которые и использовались в моделях сверхпроводимости. Следует заметить, что плазменные механизмы сверхпроводимости предлагались и до открытия ВТСП [7-9]. Однако помимо моделей ВТСП на основе акустических плазмонов [1, 2, 10-16] вопрос представляет интерес и в связи с исследованием полупроводниковых гетероструктур и сверхрешеток, систем квантовых ям и квантовых нитей и возбуждений в них [17-24].

Как известно [25], дисперсия плазмона $\omega_{pl}(q)$ определяется из условия обращения в нуль динамической диэлектрической проницаемости $\epsilon(q, \omega)$ системы. В низкоразмерных системах, моделируемых нами совокупностью плоскостей и нитей, вдоль которых движутся свободно электроны, $\epsilon(q, \omega)$ определяется видом кулоновского взаимодействия между электронами из разных плоскостей и нитей. В [26, 27] было показано, что если расстояние между плоскостями или нитями меньше эффективного борновского радиуса a_x , то кулоновское взаимодействие в таких системах точно рассчитывается в приближении хаотических фаз (ПХФ). Этот радиус в полупроводниках значительно превышает атомное значение 0.52 \AA в силу малой эффективной массы носителей и большой статической диэлектрической проницаемости. Более того, как отмечено в [28], применение ПХФ оправдано и для высокотемпературных сверхпроводников, которые относятся к категории «плохих металлов» [29] (сейчас более употребителен термин «странные металлы»).

Предположим, что как на нитях, так и на плоскостях закон дисперсии носителей

$$E(q) = \frac{q^2}{2m}, \quad (1)$$

где \mathbf{q} — соответственно одно- или двумерный импульс (мы полагаем $\hbar = 1$) свободного движения носителей, m — эффективная масса носителей. (Обобщение на более сложный закон дисперсии не представляет принципиальной сложности). Дисперсия плазмонов в ПХФ определяется уравнением

$$1 - V(\mathbf{q}) \Pi(\mathbf{q}, \omega) = 0, \quad (2)$$

где $V(\mathbf{q})$ — кулоновское взаимодействие, вид которого зависит от геометрии системы, а $\Pi(\mathbf{q}, \omega)$ — поляризационный оператор одно- или двумерных носителей.

При выполнении условия

$$\omega > \Omega_{\pm}, \quad \Omega_{\pm} = \frac{qP_F}{m} \pm \frac{q^2}{2m}, \quad (3)$$

где P_F — импульс Ферми в нити или на плоскости, $\Pi(\mathbf{q}, \omega)$ является чисто действительным. В одномерном случае $\Pi(\mathbf{q}, \omega)$ имеет следующий вид:

$$\Pi^{(1)}(\mathbf{q}, \omega) = \frac{m}{\pi q} \ln \frac{\omega^2 - \Omega_-^2}{\omega^2 - \Omega_+^2}. \quad (4)$$

В двумерном случае в тех же обозначениях

$$\Pi^{(2)}(\mathbf{q}, \omega) = \frac{m}{\pi q^2} \left[\sqrt{(\omega - \Omega_-)(\omega + \Omega_+)} - \sqrt{(\omega - \Omega_+)(\omega + \Omega_-)} \right] - \frac{m}{\pi}. \quad (5)$$

Подстановка (4) и (5) в (1) позволяет записать дисперсии плазмонов в виде

$$\omega_{\text{pl}}^{(1)}(\mathbf{q}) = \frac{P_F q}{m} \left\{ 1 + \frac{q}{P_F} \frac{1}{\text{th} \left(\frac{\pi q}{2mV(\mathbf{q})} \right)} + \frac{q^2}{4P_F^2} \right\}^{1/2} \quad (6)$$

— одномерный случай,

$$\omega_{\text{pl}}^{(2)}(\mathbf{q}) = \frac{P_F q}{m} \frac{1 + \frac{mV(\mathbf{q})}{\pi}}{\sqrt{1 + \frac{2mV(\mathbf{q})}{\pi}}} \sqrt{1 + \frac{q^2}{P_F^2} \frac{\pi}{2mV(\mathbf{q})} \left(1 + \frac{\pi}{2mV(\mathbf{q})} \right)} \quad (7)$$

— двумерный случай.

Рассмотрим теперь различные варианты геометрии системы.

1. Чисто двумерный случай — электроны в плоскости с поверхностной плотностью n

$$V(\mathbf{q}) = \frac{2\pi e^2}{\varepsilon_0 q}, \quad (8)$$

где ε_0 — диэлектрическая проницаемость подложки, получим

$$\omega_{pl}(q) = q^{1/2} \Omega_p \frac{1 + qa_x}{\sqrt{1 + \frac{qa_x}{2}}} \sqrt{1 + \frac{q^3 a_x}{2p_F^2} \left(1 + \frac{qa_x}{2}\right)}, \quad (9)$$

где

$$a_x = \frac{\varepsilon_0 \hbar^2}{2me^2}, \quad \Omega_p = \left(\frac{2\pi ne^2}{\varepsilon_0 m} \right)^{1/2}, \quad (10)$$

т. е. хорошо известную зависимость $\omega_{pl}(q) \propto q^{1/2}$.

2. Для слоистого полупроводника с расстоянием c между слоями

$$V(\mathbf{q}) = V(q, y) = \frac{2\pi e^2}{\varepsilon_0 q} \frac{\text{sh } qc}{\text{ch } qc - \cos y}, \quad (11)$$

где $0 < y < 2\pi$ — безразмерный импульс для движения поперек слоев,

$$\begin{aligned} \omega_{pl}(q, y) = q^{1/2} \Omega_p \left(\frac{\text{sh } qc}{\text{ch } qc - \cos y} \right)^{1/2} \frac{1 + qa_x \frac{\text{ch } qc - \cos y}{\text{sh } qc}}{\sqrt{1 + \frac{qa_x}{2} \frac{\text{ch } qc - \cos y}{\text{sh } qc}}} \times \\ \times \sqrt{1 + \frac{q^3 a_x}{2p_F^2} \left(1 + \frac{qa_x}{2} \frac{\text{ch } qc - \cos y}{\text{sh } qc}\right)}. \end{aligned} \quad (12)$$

В предельном случае $q \gg 1/c$ (12) переходит в (9), в предельном случае $q \ll 1/c$ для $y = 0$ ($y = 2\pi$) получим

$$\omega_{pl}(q, 0) = \omega_{pl}(q, 2\pi) = \tilde{\Omega}_p \frac{1 + \frac{q^2 q_x c}{2}}{\sqrt{1 + \frac{q^2 a_x c}{4}}} \sqrt{1 + \frac{q^3 a_x}{2p_F^2} \left(1 + \frac{q^2 a_x c}{4}\right)}, \quad (13)$$

где $\tilde{\Omega}_p$ — трехмерная плазменная частота, $\rho = n/c$ — трехмерная плотность носителей тока,

$$\tilde{\Omega}_p = \left(\frac{4\pi e^2 \rho}{\varepsilon_0 m} \right)^{1/2}. \quad (14)$$

Если $1 - \cos y \gg q^2 c^2$, то

$$\omega_{pl}(q, y) = \frac{qp_F}{m} \frac{1 + \frac{c}{a_x} \frac{1}{1 - \cos y}}{\sqrt{1 + \frac{2c}{a_x} \frac{1}{1 - \cos y}}} \sqrt{1 + \frac{q^3 a_x}{2p_F^2} \left(1 + \frac{a_x}{2c} (1 - \cos y)\right)} \quad (15)$$

и мы имеем акустический плазмон, который не затухает, так как его частота удовлетворяет условию (3).

3. Кулоновское взаимодействие между электронами в одномерной нити радиуса a есть

$$V(q) = \frac{2e^2}{\epsilon_0} K_0(a|q|), \quad (16)$$

где $K_0(x)$ — функция Бесселя мнимого аргумента. При $a|q| \ll 1$

$$V(q) = -\frac{2e^2}{\epsilon_0} \ln \frac{|q| a}{2} \left[1 + \frac{a^2 q^2}{2} \right] - C + (1 - C) \frac{a^2 q^2}{2} + \dots,$$

$C = 0.577$ — постоянная Эйлера. Подстановка (16) в (6) дает

$$\omega_{pl}(q) = |q| \sqrt{\frac{4e^2 p_F}{\pi m \epsilon_0} \ln \frac{1}{a|q|}} + O(|q|) \quad (17)$$

при $a|q| \ll 1$.

4. Рассмотрим теперь систему нитей радиуса a , расположенных в плоскости параллельно друг другу на расстоянии d друг от друга. Кулоновское взаимодействие зарядов из двух нитей, разделенных расстоянием nd (n — целое число), есть

$$V(q, n) = \frac{2e^2}{\epsilon_0} K_0(d|nq|). \quad (18)$$

Перейдем от дискретной переменной номера нити n к поперечному импульсу y ($0 \leq y \leq 2\pi$)

$$\begin{aligned} V(q, y) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{iny} V(q, n) = \frac{2e^2}{\epsilon_0} K_0(a|q|) + \frac{4e^2}{\epsilon_0} \sum_{n=1}^{\infty} \cos ny K_0(nd|q|) = \\ &= \frac{2e^2}{\epsilon_0} K_0(a|q|) + \frac{2e^2}{\epsilon} \left(C + \ln \frac{d|q|}{4\pi} \right) + \frac{2\pi e^2}{\epsilon_0 \sqrt{d^2 q^2 + y^2}} + \\ &+ \frac{2\pi e^2}{\epsilon_0} \sum_{k=1}^{\infty} \left\{ \frac{1}{\sqrt{d^2 q^2 + (2\pi k - y)^2}} + \frac{1}{\sqrt{d^2 q^2 + (2\pi k + y)^2}} - \frac{1}{\pi k} \right\}. \end{aligned} \quad (19)$$

При достаточно большом расстоянии d между нитями воспроизводится результат (17), а нетривиальный результат возникает в случае малого расстояния между нитями в пределе $qd \ll 1$. Тогда при $dq \ll y$ или $dq \ll 2\pi - y$

$$V(q, y) = \frac{2e^2}{\epsilon_0} \ln \frac{d}{2\pi a} + \left[-2C - 2\psi \left(\frac{y}{2\pi} \right) - \pi \operatorname{ctg} \frac{y}{2} \right] \frac{e^2}{\epsilon_0} + o(dq), \quad (20)$$

где $\psi(x)$ — ψ -функция Эйлера, и

$$V(q, 0) = V(q, 2\pi) = \frac{2e^2}{\varepsilon_0} \ln \frac{d}{2\pi a} + \frac{2\pi e^2}{\varepsilon_0 dq} + o(dq). \quad (21)$$

Подстановка (20) в (6) дает

$$\omega_{pl}(q, y) = \frac{p_F q}{m} \sqrt{1 + \frac{2me^2}{\pi p_F \varepsilon_0} \left[\ln \frac{d}{2\pi a} - C - \psi \left(\frac{y}{2\pi} \right) - \frac{\pi}{2} \operatorname{ctg} \frac{y}{2} \right]}, \quad (22)$$

т. е. акустический закон дисперсии практически для всей плазменной зоны. А на ее краю в случае (21)

$$\omega_{pl}(q, 0) = \omega_{pl}(q, 2\pi) = q^{1/2} \Omega_p = \left(\frac{4p_F e^2}{\varepsilon_0 m d} q \right)^{1/2}$$

(см. (9), (10)), т. е. переходит в частоту чисто двумерного плазмона, при этом n — эффективная поверхностная плотность носителей на плоскости нитей.

Таким образом, учет анизотропии движения и пространственного разделения зарядов во всех рассматривавшихся случаях, как в настоящей статье, так и ранее, приводит к акустической дисперсии плазмона, причем для большинства плазмонных ветвей. Как в одномерном, так и в двумерном случаях учет взаимодействия соответственно нитей и слоев приводит к акустической дисперсии плазмонов практически для всей плазмонной зоны, кроме ее границ. Отметим, что во всех случаях

$$v_s = \frac{\omega_{pl}}{q} > \frac{p_F}{m} \left(1 + \frac{q}{2} \right), \quad (23)$$

т. е. условие (3) выполняется и акустические плазмоны не затухают.

Взаимодействие электронов с акустическими плазмонами может увеличить критическую температуру сверхпроводника с фононным механизмом сверхпроводимости T_c^{ph} [1]

$$T_c = \left(T_c^{\text{ph}} \right)^{1-\alpha} \omega_{pl}^\alpha, \quad \alpha = \frac{\lambda_{pl}}{\lambda_{pl} + \lambda_{ph}}, \quad (24)$$

$\lambda_{\text{ph(pl)}}$ — постоянная электрон-фононного (плазмонного) взаимодействия.

Список литературы

- [1] Kresin V. Z., Moravitz H. // Phys. Rev. B. 1988. V. 37. N 13. P. 7854—7857.
- [2] Tsay Sh.-F., Wang Sh.-Y. // Physics Letters A. 1990. V. 151. N 8. P. 439—446.
- [3] Ritchie R. H. // Phys. Rev. 1957. V. 106. P. 874—881.
- [4] Ferrel R. A. // Phys. Rev. Lett. 1964. V. 13. P. 330.
- [5] Eguiluz A., Lee T. K., Quinn J. J., Chui K. W. // Phys. Rev. B. 1975. V. 11. P. 4989—4993.
- [6] Caillé A., Banville M. // Sol. St. Commun. 1976. V. 19. P. 951—954.
- [7] Takada Y., Uemura Y. // Proc. of the 13th International Conference on the Physics of Semiconductors, Roma / Ed. F. G. Fumi. Amsterdam, 1976. P. 754—757.
- [8] Tascada Y. // J. Phys. Soc. Japan. 1978. V. 45. P. 786—794.
- [9] Бабиченко В. С. // ДАН СССР. 1978. Т. 242. № 2. С. 324—326.
- [10] Kresin V. Z. // Phys. Rev. B. 1987. V. 35. N 5. P. 8716.
- [11] Lee D. H., Ihm A. // Sol. St. Commun. 1987. V. 62. N 9. P. 811.
- [12] Ruvalds J. // Phys. Rev. B. 1987. V. 35. N 9. P. 8869.

- [13] Ashkenazi J., Kuper C. G., Tyk R. // *Sol. St. Commun.* 1987. V. 63. N 1. P. 63.
- [14] Tewari S. P., Gumber P. K. // *Physica C.* 1990. V. 171. N 1. P. 147—150.
- [15] Mahan G. D., Wu J. W. // *Phys. Rev. B.* 1989. V. 39. N 1. P. 265—273.
- [16] Canright G. S., Vignale G. // *Phys. Rev. B.* 1989. V. 39. N 4. P. 2740—2743.
- [17] Силин А. П. // *УФН.* 1985. Т. 147. № 3. С. 485—521.
- [18] Покатилев Е. П., Фомин В. М., Берил С. И. Колебательные возбуждения, поляроны и экситоны в многослойных системах и сверхрешетки. Кишинев, 1990. 278 с.
- [19] Bloss W. L. // *Phys. Rev. B.* 1991. V. 44. N 3. P. 1105—1112.
- [20] Shmelev G. M., Chaikovski J. A., Pavlovich V. V., Epshtein E. M. // *Phys. St. Sol. B.* 1977. V. 82. P. 391—395.
- [21] Qin G., Ginliani G. F., Quinn J. J. // *Phys. Rev. B.* 1983. V. 28. N 10. P. 6144—6146.
- [22] Tselis A. C., Quinn J. J. // *Phys. Rev. B.* 1984. V. 29. N 6. P. 3318—3335.
- [23] Datta S., Gunshor R. L. // *J. Appl. Phys.* 1983. V. 54. N 8. P. 4453—4456.
- [24] Jain J. K., Allen P. B. // *Phys. Rev. Lett.* 1985. V. 54. N 22. P. 2437—2440.
- [25] Пайнс Д. Электронные возбуждения в твердых телах. М.: Мир, 1965. 382 с.
- [26] Андрушин Е. А., Бабиченко В. С., Келдыш Л. В., Онищенко Т. А., Силин А. П. // *Письма в ЖЭТФ.* 1976. Т. 24. № 4. С. 210—214.
- [27] Андрушин Е. А., Келдыш Л. В., Силин А. П. // *ЖЭТФ* 1977. Т. 73. № 3. С. 1163—1173.
- [28] Андрушин Е. А., Силин А. П. // *ФТТ.* 1990. Т. 32. № 12. С. 3579—3585.
- [29] Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. *Электродинамика сплошных сред.* М.: Наука, 1982. § 75.

Физический институт
им. П. Н. Лебедева РАН
Москва

Поступило в Редакцию
16 июля 1992 г.